

矽谷热 迎接高科技文化的来临



作者：罗吉斯，拉尔森合著；陈怡蓁，朱家一合译

出版社：经济与生活出版事业股份有限公司

出版日期：1984. 09

总页数：426

说明：登录教客网 (<https://www.jiaokey.com/book/detail/10520143.html>) 查找全本阅读方式

矽谷热 迎接高科技文化的来临 评论地址：<https://www.jiaokey.com/book/detail/10520143.html>

教客网提供千万本图书阅读地址。

<https://www.jiaokey.com/book/detail/10520143.html>

书名：矽谷热 迎接高科技文化的来临